114. 複合塩基を用いる直截的芳香族カルボキシル化反応

重野 真徳

東北大学 大学院薬学研究科 分子変換化学分野

Key words:ブレンステッド塩基,二酸化炭素,炭素-水素結合変換,安息香酸

緒言

二酸化炭素は安価であることに加えて、低毒性、不燃性、逼在性、大きな賦存量の観点から、その有効利用法の開拓 は産学問わず関心が持たれる。芳香族および芳香族複素環カルボン酸は、生理活性天然物、医薬品、農薬に広く見られ る構造モチーフであり、二酸化炭素を1炭素源とした効率的な合成法の確立は重要である。特に、芳香族化合物の炭素 ー水素結合を反応点とした直截的なカルボキシル化反応は興味深い。これは、出発物質が予め官能基化された化合物(有 機金属、有機ケイ素、有機ハロゲン化合物等)と比較してより単純な構造で入手容易であり、ステップおよびアトムエ コノミーの観点から優れるためである。

先に我々は、複合ブレンステッド塩基(LiO・t-Bu、CsF、18-crown-6の組み合わせ)を用いると、電子豊富な芳香 族複素環化合物(ベンゾチオフェンやベンゾフラン等)を反応基質としたカルボキシル化反応が効率的に進行すること を明らかにした[1]。これらの反応点は、pKa 32以上の酸性度が低い炭素-水素結合であり、単独の塩基を用いる従 来の反応系では用いられないとされていた[2~5]。本研究では、この複合ブレンステッド塩基によるカルボキシル化 反応の潜在性について検討し、芳香族環の炭素-水素結合およびインドール2位炭素-水素結合のカルボキシル化に展 開できることを見出した。また、炭素-ハロゲン結合やエステル・アミド等の求電子性官能基が共存できることを示し、 基質-般性が高い反応系として確立した[6]。

方 法

芳香族炭素-水素結合およびインドール2位炭素-水素結合のカルボキシル化反応のモデル基質として、それぞれ 1,3,5・トリブロモベンゼン1Aおよび3・シアノインドール3Aを用いて、反応条件を検討した。特に、アルコキシド塩 基、アルカリ金属塩、配位子の組み合わせの効果を検討して、高活性な反応系の実現を目指した。

結果および考察

1. 芳香族炭素-水素結合のカルボキシル化反応

1Aのカルボキシル化反応の条件検討を実施した。ここでは、1 気圧の二酸化炭素雰囲気下、1,3・ジメチル-2・イミダゾ リジノン(DMI)を溶媒として用い、100℃で加熱攪拌した後に、生成物の収率を比較した(表 1)。まずは LiO・t Bu を単独で作用させた際には、目的のカルボキシル化体 2A-H は収率 5%に留まった(entry 1)。次に、CsF を添加する と、反応効率が大幅に改善して、収率 63%で 2A-H が得られた(entry 2)。これに、18-crown-6 を組み合わせると、 生成物の収率がさらに向上して、メチルエステル化体 2A として生成物を収率 84%で単離した(entry 3)。この3つの 反応試剤を組み合わせることが有効であり、CsF や LiO・t-Bu を除いて反応を実施した際には、生成物はほとんど得ら れなかった(entries 4、5)。また、セシウム塩として、CsF の代わりに CsCI や CsI を用いた際には、低収率を与えた (entries 6、7)。このように、LiO・t-Bu、CsF、18-crown-6 からなる複合ブレンステッド塩基の有効性が高いことが 認められた。また、重要なこととして、想定された副反応(ハロゲンダンス、アライン形成、1 電子移動型反応による

1

表1.1Aのカルボキシル化反応の最適化 ª



a) 反応には **1A** (0.30 mmol)、アルコキシド塩基 (0.90 mmol)、添加剤 (0.90 mmol)、DMI (1.0 mL) を用いた。

- b) 1,1,2-トリクロロエタンを内部標準として用い、¹H NMR スペクトルから生成物の収率 を決定した。
- c) 反応終了後に反応溶液を MeI で処理した後に、シリカゲルクロマトグラフィーによって 2A を単離した。

本条件を用いて、2 つから4 つのハロゲン原子を芳香族環上に有する基質のカルボキシル化反応を実施した(図1)。 1,3,5・トリクロロベンゼン1Bを用いた際には、目的のカルボキシル化体2Bが収率72%で得られた。1,2,4・置換形式の トリハロ化合物1Cからも収率57%で目的のカルボキシル化体が得られた。1,2,4,5・テトラブロモベンゼン1Dでは、 高収率82%でカルボキシル化反応が進行した。また、1,3・ジフルオロベンゼンの5位のアリール上にて、官能基共存性 を調べた。電子供与性置換基のメトキシ基に加えて、塩素原子およびシアノ基も保持され、それぞれ対応する生成物2E、 2F、および2Gを収率良く与えた。加えて、5位にエステルおよびアミド部位を有する基質(それぞれ1Hおよび1I) を用いた際にも、反応は円滑に進行し、それぞれ対応する生成物を収率71%、74%で与えた。

反応機構に関する知見を得る目的で、以下の実験を行った(図2)。アルゴンガス雰囲気下、1A および複合ブレンス テッド塩基を100℃で加熱攪拌すると、複雑な反応系を与えた(式 a)。一方、LiO-*t*-Bu の代わりに LiOCO₂-*t*-Bu を 用いて、同様の反応を実施した際には、カルボキシル化体 2A が収率 82%で得られた(式 b)。この結果から、今回の 反応系では、(1) LiO-*t*-Bu と二酸化炭素が反応して、熱力学的に安定で塩基性がより低い LiOCO₂-*t*-Bu を形成し、 これがカルボキシル化反応に関与していること、および(2)LiOCO₂-*t*-Bu は LiO-*t*-Bu と比べて塩基性などの反応性 が低いために、二酸化炭素雰囲気下では副反応 (ハロゲンダンスや1電子移動型反応によるアリールラジカル発生など) の進行が抑えられていることがわかった。



図1. 芳香族炭素-水素結合カルボキシル化反応の基質適応範囲

- a) 基質10.30 mmolスケールで反応を実施した。
- b) 生成物はシリカゲルクロマトグラフィーによって単離した。
- c) LiO-tBu (0.60 mmol)、CsF (0.60 mmol)、18-crown-6 (0.60 mmol) を用いた。
- d) LiO-tAmをLiO-tBuの代わりに用いた。
- e) LiO-tBu (1.50 mmol)、CsF (1.50 mmol)を用い、18-crown-6は添加しなかった。

図2. 反応機構に関する実験(Ar雰囲気下での反応) a

- a) 基質1A0.30 mmol スケールで反応を実施した。
- b) 生成物はシリカゲルクロマトグラフィーによって単離した。

本カルボキシル化反応の反応機構を示す(図3)。二酸化炭素雰囲気下、アルコシキド塩基およびカルボナート塩基は 平衡状態で存在する(式 a)。このいずれかの塩基によって、基質 1A が脱プロトン化して、アリールアニオン X が生 じる。次に、X と二酸化炭素が反応して、カルボキシラート Y を与えたものと考えている。なお、本反応系では、熱力 学的に安定な LiF が形成することを駆動力として、高い活性をもつセシウムアルコキシド塩基が発生するために、効率 的に反応が進行したものと理解している。

(M = Cs cation-18-crown-6)

図 3. 推定反応機構

- a) アルコシキド塩基およびカルボナート塩基は平衡状態にある。
- b) 基質1Aは脱プロトン化および二酸化炭素との反応でカルボキシラートYを形成する。

2. インドール2位炭素-水素結合のカルボキシル化反応 [6]

3Aのカルボキシル化反応についても、セシウム塩およびクラウンエーテルの添加効果を中心に、反応条件を検討した(表 2)。項目1で述べた、**1A**の反応と同様に、CsFおよび18-crown-6を添加すると、目的のカルボキシル化反応が高収率 82%で進行した(entries 1~3)。CsFやLiO-*t*Buを除いて反応を行った際には、**4A**はほとんど得られなかった(entries 4、5)。また、CsF以外のセシウム塩(CsCl、CsI)を用いた場合にも、目的の反応はほとんど進行しなかった(entries 6、7)。LiO-*t*Bu、CsF、および18-crown-6を用い、反応温度を120℃に昇温すると、**4A**が単離収率 97%で得られた(entry 8)。

表2. 3Aのカルボキシル化反応の最適化 ª

Entry	Alkoxide base	Additive(s)	Yield of $4\mathbf{A} (\%)^b$
1	LiO-t-Bu	_	7
2	LiO-t-Bu	CsF	28
3	LiO-t-Bu	CsF + 18-crown-6	82
4	LiO-t-Bu	18-crown-6	6
5	-	CsF + 18-crown-6	0
6	LiO-t-Bu	CsCl + 18-crown-6	8
7	LiO-t-Bu	CsI + 18-crown-6	1
8	LiO-t-Bu	CsF + 18-crown-6	quant. (97) ^{c,d}

- a) 反応には **3A** (0.30 mmol)、アルコキシド塩基 (0.90 mmol)、添加剤 (0.90 mmol)、 DMI (1.5 mL) を用いた。
- b) 1,1,2-トリクロロエタンを内部標準として用い、¹H NMR スペクトルから生成物 の収率を決定した。
- c) 120℃でカルボキシル化反応を行った。
- d) 反応終了後に、シリカゲルクロマトグラフィーによって 4A を単離した。

最適条件をもとにして、基質適応範囲を検討した(図 4)。電子供与性のメチル基およびメトキシ基を 5 位に有する 基質を用いた際、目的のカルボキシル化体 4B および 4C がそれぞれ収率 85%、95%で生成した。塩素および臭素原子 も保持され、生成物 4D および 4E がそれぞれ収率 92%、99%で得られた。また、窒素原子上でベンジル基およびメト キシメチル基を有する場合にも、反応は円滑に進行した。3 位でシアノ基の代わりにホルミル基を有する基質 3H を用 いると、ホルミル基を損なうことなく反応が進行し、対応するカルボキシル化体 4H が収率 91%で得られた。

図4. インドール2位炭素-水素結合カルボキシル化反応の基質適応範囲

- a) 基質30.30 mmol スケールで反応を実施した。
- b) 生成物はシリカゲルクロマトグラフィーによって単離した。
- c) 140℃でカルボキシル化反応を行った。
- d) 150℃でカルボキシル化反応を行った。

共同研究者・謝辞

本研究を遂行するにあたり、有益なご助言を頂きました東北大学大学院薬学研究科の根東義則教授に深く御礼申し上げます。本研究をご支援いただきました上原記念生命科学財団に心より感謝いたします。

文 献

- Shigeno M, Hanasaka K, Sasaki K, Nozawa-Kumada K, Kondo Y. Direct Carboxylation of Electron-Rich Heteroarenes Promoted by LiO-*t*Bu with CsF and [18]Crown-6. Chem Eur J. 2019 Mar 1;25(13):3235-3239. Epub 2019 Feb 6. PMID: 30637844 DOI: 10.1002/chem.201805926.
- Luo J, Preciado S, Xie P, Larrosa I. Carboxylation of Phenols with CO₂ at Atmospheric Pressure. 2016 May 10;22(20):6798-802. Epub 2016 Mar 31. PMID: 26989848 DOI: 10.1002/chem.201601114.
- 3) Yoo W -J, Capdevila M G, Du X, Kobayashi S. Base-mediated carboxylation of unprotected indole derivatives with carbon dioxide. 2012 Oct 19;14(20):5326-9. Epub 2012 Oct 4. PMID: 23035967 DOI: 10.1021/ol3025082.
- Vechorkin O, Hirt N, Hu X. Carbon dioxide as the C1 source for direct C-H functionalization of aromatic heterocycles. 2010 Aug 6;12(15):3567-9. PMID: 20670021 DOI: 10.1021/ol101450u.

- 5) Banerjee A, Dick G R, Yoshino T, Kanan M W. 2016 Mar 10;531(7593):215-9. PMID: 26961655 DOI: 10.1038/nature17185.
- 6) Shigeno M, Tohara I, Nozawa-Kumada K, Kondo Y. Direct C-2 Carboxylation of 3-Substituted Indoles Using a Combined Brønsted Base Consisting of LiO-*t*Bu/CsF/18-crown-6. Eur J Org Chem. 2020 Mar 5;3(3):1987-1991. PMID: 30637844 DOI: 10.1002/chem.201805926.